

第14回ボリュームホログラフィックメモリ技術研究会

「ホログラフィックメモリ材料の新展開」

開催日時：2011年7月5日(火)

(研究会)13時30分～16時45分

(懇親会)17時00分～18時30分

場所：東京大学生産技術研究所 An棟2F

コンベンションホール

〒153-8505目黒区駒場4-6-1

交通：京王井の頭線駒場東大前駅より徒歩10分

小田急線東北沢駅より徒歩10分

小田急線・地下鉄千代田線

代々木上原駅より徒歩15分

地図：<http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html>

主催：日本光学会ボリュームホログラフィックメモリ
技術研究グループ

共催：TBOC(テラバイト光メモリ研究推進機構)



<研究会プログラム>

- | | | |
|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 13：30～13：40 | イントロダクトリートーク | 桜井 宏巳 (旭硝子) |
| 13：40～14：15 | 芳香族系ホログラフィック記録材料の特性改善 | 安藤 敏男 (新日鐵化学) |
| 14：15～14：50 | 偏光ホログラフィの理論 | 黒田 和男 (東京大学) |
| 14：50～15：25 | 偏光感受性材料の探索とイメージング技術の開発 | 福田 隆史 (産業技術総合研究所) |
| 15：25～15：45 | —Coffee Break— | |
| 15：45～16：20 | 光配向機能を有する液晶高分子へのベクトル記録とホログラフィ | 小野 浩司 (長岡技術科学大学) |
| 16：20～16：45 | VHM-WG 活動報告&クロージングリマーク | 志村 努 (東京大学) |

■研究会参加費(研究会予稿集を含む)

一般:4000円、学生:1000円(当日会場にてお支払い下さい。領収書を発行致します。)

※ 研究会終了後、簡単な懇親会を予定しておりますので、是非ご参加下さい。

■参加申込み方法 当日受付(事前申し込み不要)

■問合せ先

技術研究会(VHM)事務局 / 笠澄 研一(パナソニック) E-mail:kasazumi.kenichi@jp.panasonic.com

VHM技術研究G代表:志村 努(東京大学)

実行委員長:桜井 宏巳(旭硝子)

担当委員:石井 利樹(日立製作所)